# Корреляция между эффектом электрического поля и типом слабых связей в ВТСП-керамиках YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub>

© Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, Ж.-И. Лаваль\*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия \* Laboratoire de Physique du Solide, CNRS ESPCI, 75231 Paris Cedex 05, France

### (Поступила в Редакцию 16 декабря 1997 г.)

Экспериментально исследовалось влияние электрического поля  $E \leq 120$  MV/m и температуры T на критический ток  $I_c$  и вольт-амперные характеристики иттриевых ВТСП-керамик. При этом изучались керамики с дефицитом меди YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> (*D*-образцы) и керамики YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub> (*S*-образцы) с содержанием серебра, равным дефициту меди ( $0 \leq x \leq 0.4$ ). Установлено, что в *D*-образцах при 77 K под действием электрического поля происходят увеличение  $I_c$  и существенное понижение сопротивления *R* при  $I > I_c$ , тогда как в *S*-образцах эффект поля не наблюдается. Измерения зависимостей  $I_c(T)$  вблизи критической температуры  $T_c$  показали, что для всех образцов они могут быть описаны соотношением типа  $I_c = \text{const}(1 - T/T_c)^{\alpha}$ , причем для *D*-образцов  $\alpha \approx 1$ , а в случае *S*-образцов  $\alpha = 2$ . На основании полученных результатов сделан вывод о корреляции между эффектом электрического поля и наличием в керамике на границах зерен слабых связей типа сверхпроводник–изолятор–сверхпроводник (*SIS*).

Ранее в [1] было обнаружено обратимое влияние внешнего электрического поля E в системе электрод– изолятор–сверхпроводник на вольт-амперные характеристики (ВАХ) ВТСП-керамики YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> (Y-123). Далее было установлено [2–5], что указанный эффект поля очень существенно зависит от состава и технологии приготовления керамики. В частности, специфические особенности эффекта поля проявлялись при легировании керамики Y-123 серебром [3–5]. Физическая природа эффекта поля в ВТСП-керамиках, к сожалению, до сих пор не ясна, хотя еще в [2] было высказано предположение, что он прежде всего связан с возможным воздействием поля на слабые связи в границах зерен.

Анализируя результаты по эффекту электрического поля в Y-123 и Y-123/Ад и сопоставляя их с данными [6,7], авторы [3] пришли к выводу о том, что эффект поля проявляется при наличии в керамике слабых связей типа SIS (сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник). Дело в том, что, согласно [7], легирование керамики Y-123 серебром приводит к изменению типа слабых связей от SIS к SNS (сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник), а по данным [3,4] после такого легирования эффект поля отсутствует или проявляется специфический гистерезис ВАХ с эффектом поля только на его верхней ветви. Приведенное выше заключение о смене типа слабых связей при легировании керамики Y-123 серебром было сделано авторами [7] на основании полученной температурной зависимости межзеренного критического тока вблизи межзеренной критической температуры. Непосредственно сегрегация серебра на границах зерен в диспрозиевых ВТСП-керамиках, легированных серебром, наблюдалась в [8].

В настоящей работе были проведены специальные опыты, в которых на одних и тех же образцах ВТСП-керамик изучались как эффект электрического поля, так и температурные зависимости критического тока  $I_c$  вблизи критической температуры  $T_c$ . При этом исследовались керамики с дефицитом меди YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> и керамики YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub> с содержанием серебра, равным дефициту меди ( $0 \le x \le 0.4$ ). В результате сделан вывод о корреляции между эффектом электрического поля и наличием в керамике на границах зерен слабых связей типа *SIS*.

## 1. Экспериментальная методика

Исследовались ВТСП-керамики с дефицитом меди YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> (*D*-образцы) и подобные керамики  $YBa_2Cu_{3-x}O_y/Ag_x$ , допированные серебром (S-образцы), причем  $0 \leq x \leq 0.4$ . Указанные керамики получались цитратным золь-гельным методом [9]. Для этого первоначально нитраты иттрия, бария, меди и серебра были растворены в дважды дистиллированной воде и смешаны в заданных пропорциях. Далее в раствор сначала добавлялась лимонная кислота в количестве один грамм-эквивалент кислоты на каждый грамм-эквивалент металлов, а затем по каплям вливался этилендиамин до получения величины pH = 6. После этого производилось испарение воды при 80°C до получения вязкого темно-синего геля. В результате дальнейшего нагрева до 150-200°С происходило спонтанное сгорание геля с образованием очень легкого порошка с размером частиц менее 0.3 µm. Этот так называемый металлоорганический прекурсор сначала отжигался в течение 2h при 500°С, а затем дважды кальцинировался в потоке воздуха при 840°C в течение 15 h с промежуточным перетиранием в агатовой ступке. Полученный в результате порошок был высокооднородным и имел субмикронный размер частиц, что улучшало его дальнейшее спекание. Он был еще раз перетерт в агатовой ступке и спрессован в таблетки с размером  $7 \times 7 \times 7$  mm, которые затем спекались 100 h при 940°C на воздухе. Окончательно таблетки отжигались 4 h при 910°C в атмосфере кислорода и затем охлаждались до комнатной температуры в течение 10 h.

Структура полученных образцов предварительно была изучена в [10] путем рентгеноструктурного анализа, а также в сканирующем и просвечивающем электронных микроскопах с соответствующими приставками для анализа химического состава.

Для измерения сверхпроводящих характеристик (ВАХ и зависимости сопротивления R от температуры) использовались образцы размером примерно  $1.5 \times 2 \times 4$  mm, на боковую поверхность которых ( $2 \times 4$  mm) наносились четыре индиевых контакта. Перед нанесением контактов с поверхности образца удалялся слой толщиной около 0.2 mm.

Эксперименты по влиянию внешнего электрического поля проводились в системе электрод-изоляторсверхпроводник аналогично [1] при 77 К, т. е. при  $T < T_c$ . Высокое отрицательное напряжение U ( $U_{\text{max}} = 6 \text{ kV}$ ) прикладывалось к металлическому электроду, который был изолирован от образца фторопластовой пленкой толщиной  $t = 50 \,\mu$ m. Через токовые контакты пропускался транспортный ток *I* и измерялось напряжение *V* на потенциальных контактах. Значение критического тока определялось по уровню 1  $\mu$ V/mm.

При исследовании эффекта электрического поля последнее могло включаться как до начала эксперимента, так и в процессе измерений ВАХ при некотором значении *I*.

Измерения температурных зависимостей критического тока производились в области, близкой к  $T_c$ . Дело в том, что, согласно [11,12], указанные зависимости для слабых связей типа *SIS* можно представить приближенно в виде

$$I_c(T) = \operatorname{const}(T_c - T), \qquad (1)$$

а для SNS-связей как

$$I_c(T) = \operatorname{const}(T_c - T)^2.$$
<sup>(2)</sup>

Тем самым на основании экспериментальных данных можно в какой-то степени судить о характере слабых связей в керамических образцах. То, что в исследуемых D- и S-образцах величина  $I_c$  определяется именно слабыми связями, было показано в [10] при исследовании зависимостей  $I_c$  от магнитного поля.

## 2. Результаты и их обсуждение

Измерения температурных зависимостей электрического сопротивления показали, что в интервале  $0 \le x \le 0.2$  для *D*- и *S*-образцов величина  $T_c$  практически не изменяется и равна 91.7 К (R = 0) при ширине перехода  $\Delta T \le 1.5$  К. Слабое смещение  $T_c$  наблюдается лишь для x = 0.4, а именно  $T_c \approx 91$  К для *D*- и *S*-образцов при той же величине  $\Delta T$ .

Влияние электрического поля на ВАХ для керамик Y-123, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub> (x = 0.4) демонстрируется на рис. 1. Видно, что в образцах Y-123 (x = 0) под действием поля происходят увеличение критического тока и существенное понижение сопротивления R при  $I > I_c$  (кривые I и I'). Аналогичный эффект наблюдается и в D-образцах с x = 0.4(кривые 2 и 2'). В то же время для керамики с серебром (S-образцы, x = 0.4) эффект поля в пределах погрешности отсутствует (кривые 3 и 3'). Качественно подобные результаты наблюдаются и для образцов с x = 0.2, а именно: образцы типа D демонстрируют эффект электрического поля, а в образцах типа S он отсутствует.

На рис. 2 показано изменение напряжения V на ВАХ для Y-123, а также D- и S-образцов (x = 0.2) при вклю-



**Рис. 1.** Вольт-амперные характеристики образцов  $YBa_2Cu_3O_y$ (*1*, *1'*),  $YBa_2Cu_{3-x}O_y$  (*2*, *2'*) и  $YBa_2Cu_{3-x}O_y/Ag_x$  (*3*, *3'*) при x = 0.4 для разных значений E (MV/m): I-3 - 0, I'-3' - 120. T = 77 K.



**Рис. 2.** Изменение напряжений *V* на ВАХ при включении ( $\downarrow$ ) и выключении ( $\uparrow$ ) электрического поля *E* = 120 MV/m для образцов Y-123 (*I*), YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> (*2*) и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub> (*3*) при *x* = 0.2. *T* = 77 K.



**Рис. 3.** Зависимости критического тока  $I_c$  и напряжений V при I = 4.7 A от E для керамики YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> (x = 0.4). T = 77 K.



**Рис. 4.** Температурные зависимости критического тока для образцов YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> (1), YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub> (2, 3) и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>x-3</sub>O<sub>y</sub> (4, 5) при разных значениях *х*: 1 - 0, 2 - 0.1, 3, 4 - 0.2, 5 - 0.4. Логарифмические координаты выбраны для определения величины  $\alpha$  в уравнении  $I_c = \text{const}(1 - T/T_c)^{\alpha}$ . Штриховыми линиями показаны случаи  $\alpha = 1$  и 2.

чении и выключении электрического поля в условиях I = const. Видно, что включение поля E = 120 MV/m приводит к уменьшению V в нелегированных керамиках, тогда как в *S*-образце эффект поля снова отсутствует. В случае малых V образец за счет приложения электрического поля может быть переведен из резистивного состояния в сверхпроводящее (кривая I). Наблюдаемый эффект поля является обратимым.

Зависимости критического тока  $I_c$  и напряжения V на ВАХ при I = const от величины электрического поля для *D*-образцов (x = 0.4) показаны на рис. 3.

На рис. 4 демонстрируются зависимости  $I_c$  вблизи  $T_c$  от величины  $1 - T/T_c$  для разных керамик. Результаты представлены в координатах  $\lg I_c - \lg(1 - T/T_c)$  для возможного определения показателя степени  $\alpha$  в выражении

$$I_c = \operatorname{const}(1 - T/T_c)^{\alpha}$$

Там же штриховыми линиями показаны прямые, соответствующие значениям  $\alpha = 1$  и 2. Из рис. 4 видно, что для керамик Y-123 и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub> (x = 0, 0.2 и 0.4) экспериментальные точки ложатся на прямые, соответствующие значениям  $\alpha \approx 1$ , тогда как в случае YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-x</sub>O<sub>y</sub>/Ag<sub>x</sub> (x = 0.1 и 0.2) через эти точки могут быть проведены прямые, для которых  $\alpha \approx 2$ .

Иначе говоря, для иттриевых керамик стехиометрического состава или с дефицитом меди зависимости  $I_c$ от температуры согласуются с выражением (1), соответствующим слабым связям *SIS*-типа. С другой стороны, для керамик, легированных серебром в равных дефициту меди количествах, зависимости  $I_c(T)$  вблизи  $T_c$ описываются соотношением (2), характерным для связей типа *SNS*. Как уже отмечалось выше, аналогичный эффект наблюдался и при допировании серебром керамики Y-123 [7].

Сопоставим теперь полученные на одних и тех же образцах данные по эффекту электрического поля с данными по зависимостям  $I_c(T)$  вблизи  $T_c$ . Как оказывается, внешнее электрическое поле влияет на ВАХ, изменяя критический ток и сопротивление R при  $I > I_c$ , только при наличии в образцах слабых связей типа *SIS*. При демонстрации же образцами *SNS* слабых связей эффект электрического поля в них отсутствует. Естественно полагать, что наблюдаемые изменения в эффекте поля и в характере слабых связей при легировании серебром связаны с происходящими при этом изменениями в состоянии границ зерен исследуемых керамик.

Действительно, ранее [10] при исследовании и сопоставлении микроструктуры керамик УВа2Си3-"Оу и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-r</sub>O<sub>v</sub>/Ag<sub>r</sub> было установлено следующее. Прежде всего в обоих типах образцов для  $x \ge 0.2$  наблюдались выделения несверхпроводящих фаз Y2BaCuO5, ВаСиО<sub>2</sub> и СиО. Содержание Ад в кристаллической решетке всегда было много меньше его номинальной концентрации х и не превышало величины 0.03 даже при x = 0.4. Серебро сегрегировало главным образом в виде преципитатов, расположенных равномерно по объему образца. В легированных S-образцах увеличивалась также доля чистых границ (по сравнению с *D*-образцами). Локальный анализ химического состава, проведенный с помощью EDX-приставки непосредственно в трансмиссионном электронном микроскопе, показал повышенную концентрацию Ag на ряде таких границ. Более того, в случае x = 0.4 на чистых границах или непосредственно вблизи них наблюдались специфические выделения Ag размером 2-5 nm и средним расстоянием между ними примерно 30 nm. По-видимому, SNS-поведение S-образцов и обусловлено перколяционным путем транспортного тока через такие "чистые" границы.

Таким образом, полученные экспериментальные данные демонстрируют корреляцию между типом слабых связей и наличием эффекта электрического поля. Последний, судя по всему, связан с воздействием поля на слабые связи типа *SIS*. И тогда исчезновение эффекта поля (или его особенности при наличии специфического гистерезиса ВАХ [4]) при легировании иттриевых керамик серебром, скорее всего, обусловлено резким уменьшением (исчезновением) такого типа связей и появлением преимущественно связей типа *SNS*. Естественно ожидать, что воздействие поля в случае изолирующих прослоек на границах зерен должно быть более значительным, чем при наличии прослоек металла.

Авторы выражают благодарность Ю.П. Степанову за большую работу по приготовлению керамик.

# Список литературы

- Б.И. Смирнов, С.В. Криштопов, Т.С. Орлова. ФТТ 34, 8, 2482 (1992).
- [2] Б.И. Смирнов, Т.С. Орлова, С.В. Криштопов. ФТТ 35, 8, 2250 (1993).
- [3] T.S. Orlova, B.I. Smirnov. Supercond. Sci. Technol. 6, *12*, 899 (1994).
- [4] Б.И. Смирнов, Т.С. Орлова. ФТТ 36, 12, 3542 (1994).
- [5] B.I. Smirnov, T.S. Orlova, H.-J. Kaufmann. Proc. Fourth Int. Conf. and Exhibition: World Congress on Superconductivity / Ed. K. Krishen and C. Burnham. Lyndon B. Johnson Space Center, Houston, Texas (1994). V. 1. P. 232.
- [6] J. Jung, M.A.-K. Mohamed, S.C. Cheng, J.P. Franck. Phys. Rev. B42, 10, 6181 (1990).
- [7] J. Jung, I. Isaac, M.A.-K. Mohamed. Phys. Rev. B48, 10, 7526 (1993).
- [8] C. Nguyen-van-Huong, E. Crampin, J.Y. Laval, A. Dubon. Supercond. Sci. Technol. 10, 1, 85 (1997).
- [9] R.S. Liu, W.N. Wang, C.T. Chang. P.T. Wu. Jap. J. Appl. Phys. 28, 12, L2155 (1989).
- [10] T.S. Orlova, J.Y. Laval, A. Dubon, C. Nguyen-van-Huong. B.I. Smirnov, Yu.P. Stepanov. Supercond. Sci. Technol., in press.
- [11] V. Ambegaokar, A. Baratoff. Phys. Rev. Lett. 10, 11, 486 (1963).
- [12] P.G. DeGennes. Rev. Mod. Phys. 36, 1, 225 (1964).